

GaAs デバイス技術のミリ波応用

Application of GaAs Device Technology to Millimeter-Waves

徳満 恒雄^{*} Tsuneo Tokumitsu

川合 貴久 Takahisa Kawai **久保田 幹** Miki Kubota **酒井 和男** Kazuo Sakai

SEDI/SEIで開発した3次元Wafer-Level Chip Size Package(WLCSP)技術を基盤とするミリ波GaAsデバイス技術を紹介する。この "3-D WLCSP"は10GHzからミリ波に到るまで対応可能なフリップチップ実装構造のプラットフォームであり、現在使用するトランジ スタは0.1µmゲート長・AlGaAs/GaAs PHEMTである。自動車レーダ(76GHz帯、79GHz帯)市場は2016年には数百万ユニットに達 すると予測されている。80GHz帯(Eバンド)高速無線通信は急拡大する携帯・モバイル通信を支える大容量バックホールとして実用 化の機運が高まってきた。これらの応用分野に対する当社の3-D WLCSP MMIC について記述する。併せて、市場における技術動向を 踏まえて3-D WLCSP技術の優位性について述べる。

This paper introduces a novel three-dimensional wafer-level chip size package (3-D WLCSP) technology developed by Sumitomo Electric Device Innovations, Inc. and Sumitomo Electric Industries, Ltd. Our 3-D WLCSP monolithic microwave integrated circuit (MMIC) employs 0.1 µm-gate AlGaAs/GaAs pseudomorphic high electron mobility transistors (PHEMTs) and is designed to be flip-chip assembled to make an excellent platform working at all frequencies from 10 GHz to millimeter-waves. In the millimeter-wave region, the 76 GHz- and 79 GHz-band automotive radars are rapidly growing in popularity and the 80 GHz-band (E-band) high-speed microwave communication transceiver is taking off in production. This paper describes our 3-D WLCSP MMIC for such applications, making a comparison between 3-D WLCSP and Si-based technologies.

キーワード: 3 次元 WLCSP、ミリ波応用、フリップチップ、集積性、実装性

1. 緒 言

最も早く市場に登場したミリ波技術である自動車安全走 行支援用ミリ波レーダ市場が立ち上がって10年程経過し、 その市場規模は毎年大きくなっている。2016年には数百 万ユニット/年に達するとみられる。それに伴って大衆車 にまで適用範囲が広がりつつあり、低価格量産技術が必須 になってきた。低コスト・量産化を担うものとしてSiGe HBT^{(1)、(2)}やCMOS^{(3)~(5)}がGaAs PHEMTに対抗してい る。しかし、車載レーダ用途ではエンジンルーム付近に取 り付けられるという特殊性があるためSiかGaAsかという 議論は決着していない。現在両立して市場を二分してい る。また、生産規模および多様なレーダ装置仕様に起因し て、今でも小回りが利く製造技術が求められている。住友 電工デバイスイノベーション (SEDI) および当社 (SEI) では3次元GaAs MMIC技術を発展させたWafer-Level Chip Size Package (WLCSP) 技術を立上げた^{(6)~(8)}。接 地導体で覆われたチップ表面の微小半田ボールを介してフ リップチップ実装できる特徴を持ち、パッケージ不要、ワ イヤ接続・調整不要、3次元高集積を実現している。その ため、アセンブリの簡易化と量産化に応えられる技術であ り、既に13GHzから38GHzにわたる基地局間無線通信 (以下、Radio-Linkと称する)用途に採用されつつある。 この技術によればマイクロ波からミリ波まで最終製品形態 が変わらないため、76GHz/79GHz帯自動車レーダ用およ び80GHz帯(Eバンド)用MMICの開発も比較的容易に推 進できる。

ここでは、この3-D WLCSP技術をベースにしたミリ波 デバイス研究開発の概要について述べる。先に、既に商用 化されているミリ波レーダ用モジュールについて概説す る。次に、低コスト化・量産化を目的とした3-D WLCSP の構造と特徴について述べる。次に、3-D WLCSP対応の ミリ波レーダ用デバイスおよびEバンド通信用デバイスの 各種機能設計について述べる。また、他技術に対する優位 性についても言及する。

2. 現行ミリ波レーダの概要

車間距離を測定する自動車ミリ波レーダではFMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) 方式が主流 である。この方式では鋸歯状に周波数変化する信号を前/ 後方に発出し、前/後方車両で反射され自車で受信される 信号とのビートを生成し、このビート周波数frから車間距 離Rを算出する。図1に原理図と演算式を示す。

現在、使用する周波数fは76GHz<f<77GHz内に収ま らなければならない(将来的には79GHzを中心にした



図1 FMCW レーダの原理 (c:光速、Δf:周波数変化幅、fm:繰返し周期)

4GHz帯域のシステムも考えられている)。また、周波数変 調には高い線形性と低位相雑音性能が要求される。車間距離 が変化する場合にはドップラー効果による周波数偏移が発生 する(破線の受信波形が上下する)が、隣接する検出区間の 異なるfrの和に1/2を掛けたものが瞬時の車間距離である。 ドップラー周波数は両者の差に1/2を掛ければ得られる。

自車の前方からミリ波を発出するために、レーダユニットはエンブレムの裏に装着される。ミリ波は薄いメッキを 容易に通過する。この場所はエンジンルームに近いので高 温になりやすい。また、寒冷である場合でも問題なく起動 しなければならない。そのため低温から高温までの広い温 度範囲での動作補償が必須である。この温度範囲は-40℃ ~+140℃ないしそれ以上である。

取付位置および重量制限のため、レーダユニットは小型・軽量でなければならない。これを満たすデバイス技術としてMMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuit)が積極的に用いられている。MMICは量産性が高く、また低コスト化の鍵になる。自動車レーダが実用化され商用が立ち上がった2000年〜2004年頃に比べ、大衆車への搭載が進められようとしている現在ではMMIC化の重要性は一層高くなっている。そして、GaAs PHEMT、SiGe HBT、CMOSといったデバイス間での競争が興っている。

レーダユニットのミリ波モジュール構成は図2に示すも のが用いられる。FMCW信号を発生する電圧制御発振器 (VCO)の出力周波数を逓倍し、それを10dBm以上のレ ベルまで増幅する。その途中の段階で一部信号を取り出し て増幅し、受信ダウンコンバータの局部発振(LO)信号と して使用する。これにより射出した信号とのビートを生成 することができる。ここで、三つの点に留意しなければな らない。一つ目はVCOの位相雑音**1を低く抑えることで ある。VCOのキャリア近傍位相雑音(1/f雑音起因)が、 受信ミキサ出力にビート信号と一緒に現れる。二つ目は受 信ミキサそのものの1/f雑音である。これはミキサのビー



図2 レーダユニット・ミリ波モジュールの基本構成

ト周波数帯域での雑音指数**2として評価することができる。 これらの1/f雑音はビート信号に被さるため検知精度の劣 化の原因となる。三つ目は、送信 – 受信経路全体が十分高 い感度を持つための条件である。PA出力Po、受信器変換 利得Gc、受信器雑音指数Nを用いてPoGc/N(dBm)を性 能指標としており、一定値以上にしなければならない。こ れは検出可能な最大距離を設定するために必要である。

また、受信器の構成はアンテナによるレーダスキャン方 式によって異なる。ミリ波は空間を直進する性質があるの に対して、道路は概してカーブしている。常に前/後方車 両を検知できるように、ミリ波ビームを所定の角度範囲で スキャンする必要がある。スキャン方式には電子スキャン とメカスキャンがあり、電子スキャンでは複数ペアのアン テナ・受信器、メカスキャンでは1受信器とアンテナ駆動 機構が必要である。どういう方式を実現するかはレーダユ ニットメーカの独自性・製品コンセプトに依存する。

図3にSEDI製品例を紹介する。左は76GHz帯送受信機 である。送受信MMICは金ピラーを使用する特殊な設計 で、基板裏面にフリップチップ熱圧着後に金属キャップで 封止されている⁽⁹⁾。中央は周波数4逓倍器内蔵の38GHz帯



図3 ミリ波レーダ用 SEDI 製品例

VCOで金属パッケージに封止されている⁽¹⁰⁾。ミリ波レー ダの適用範囲拡大に伴い、VCOは9.5GHz帯部分を1チッ プMMIC・プラスチックパッケージ化し、周波数4逓倍 (9.5GHz/38GHz)部を送受信MMICに包含する低コスト 化を既に実施している。ただし、これらは完成までに若干 の調整を必要とする。

3. 3 次元 WLCSP 技術

3-D WLCSP MMICは半導体基板表面にポリイミド多層 薄膜を形成し、その膜構造内にマイクロ波・ミリ波回路を 構成するMMICである。トランジスタ(PHEMT)、容量、 抵抗はGaAs基板に形成する。多層膜表面を接地金属で覆 うことにより実装時に性能が変化しないフリップチップ実 装を可能にしている^{(6)、(11)}。

図4に、3-D WLCSP技術と従来技術を比較して示す。上 図が従来技術、下図が3-D WLCSP技術である。従来技術で はGaAs基板を伝送線路の基板(伝送媒体)に使用するた め高集積化が難しい。また、金ワイヤで接続するため、ミ リ波ではその影響を強く受ける。ワイヤからの放射が匡体 内での不安定性を生じさせることもある。ワイヤ長を最短 にしてもバラツキとL性の影響は除去できないため、アセ ンブリ段階で量産性が損なわれる。半田リフロー対応にし ようとすれば、別途表面実装用インタポーザが必要である。



図4 3-D WLCSP 技術と従来技術との比較

3-D WLCSP技術では対応する伝送線路を微細化できる。 線路幅およびスペーシングは10µm、>30µm程度である。 層間は微細なスルーホールで接続できる。多層薄膜表面を 接地金属で覆うことを前提に、伝送線路仕様を決める。接 地金属用および入出力・電源用パッドをバリアメタル*3付 で形成し、微小半田ボールを自動配置して完成する。各薄 膜には耐湿性処理を施してパッケージ不要にしている。こ の微細配線と半田ボールにより高集積・フリップチップ半 田リフロー実装が可能になり、ワイヤ不要で量産性の高い アセンブリが可能になる。製品化の工程は図5に示すよう に簡潔である。半田ボールを配置した後にウェハをダイシ ングすれば製品となる。また、PCBにチップをアップサイ ドダウンで配置してリフローすればよい(図4)。



図5 製品化工程の特徴

この技術はRadio-Link (13GHz~42GHz内の数バンド) に用いるところから実用化された。しかし、Radio-Linkか ら100GHzに到る広い周波数範囲に適用できる(図6)と いう特徴を有している。また、WLCSP MMICそのものが 耐湿性を具備しているためパッケージが不要になる。これ らの特徴により、低コスト化とアセンブリの簡易化が可能 になる。つまり、全周波数対応で量産性に優れた MMIC構 造であり、製品開発のプラットフォームになる。







4. WLCSP 対応の設計技術

多層薄膜表面を覆う形式の3次元MMICでは、伝送線路 としての配線を10μm程度に細くできる反面、配線損失を 無視できなくなる。そのため、PHEMTの性能を向上 (ゲート長:0.1μm, fr: 85GHz, fmax: 230GHz, NFmin @12GHz: 0.5dB)し、かつ、高利得を得やすい増幅器構 成を採用した。増幅器実現の如何がプラットフォームの成 否に関わる。以下、増幅器、周波数逓倍器、周波数変換 器、発振器について個別に述べる。

A. 増幅器

高利得増幅器の構成と特性を図7に示す。カレントリ ユース型の一つであり、第2 PHEMTのドレインに供給する 電流は、そのソースを介して第1 PHEMTにも流れる⁽¹²⁾。各 PHEMTのゲートバイアスは抵抗Rsによって決定される。 直流バイアス回路が非常に簡易であり、細い配線の特徴も 活かして大幅な小型化が可能になる。76GHz帯においても 12dBの利得を実現できる。この高利得は二つのPHEMT の段間が高インピーダンス・電圧駆動になっているから で、破線部の利得 S21^{DUAL}は、



図7 カレント・リユース型増幅器の構成と特性

になる。ここで、Y_{ds}はPHEMTのドレイン-ソース間アド ミッタンス(容量性)である。分母の絶対値が1/2となるよう に θ 、Y_{RL}を設定すれば、利得 $|S_{21}$ ^{DUAL}|は $(2g_mZ_0)^2$ と表され る。単一のソース接地PHEMTの利得 $|S_{21}$ ^{CSF}|は $2g_mZ_0$ で あるから、カレントリユース型の利得はdB表示で2倍にな る。条件設定により更に高くできる。また、ソース接地 PHEMT毎に整合をとって2段構成にする場合に比べて、 整合回路損失を半分に抑えられるという利点がある。した がって、細い配線を使用する3-D WLCSPに最も適した増 幅器構成である。これを3段構成にして作成したEバンド 用増幅器は全周波数範囲で利得14dBを稼ぐ。構成と特性 を図8に示す。サイズは0.8mm×0.5mmである。

B. 周波数逓倍器

ミリ波レーダにおいては源振の9.5GHz帯信号を76GHz 帯信号に変換する。周波数逓倍器は、接地形式**4が異なる PHEMTを組み合わせたアクティブ構成によって小型化を実 現している⁽¹³⁾。**図9**にその構成を示す。ゲート接地PHEMT とソース接地PHEMTでは基本波の伝達位相差がπである から、偶数倍波のみが出力される。これを用いて、**図9**に示 すように、9.5GHz/38GHz 4逓倍器(quadrupler)、 38GHz/76GHz 2逓倍器(doubler)を作り、逓倍器間に 38GHz帯増幅器(カレントリユース型)を挿入して逓倍出 力を最大にしている。38GHz帯増幅器は飽和動作である。 この逓倍回路の出力に所望の出力電力を達成する76GHz 帯増幅器チェーンを付加すればレーダ用送信器となる。な お、アレー状に配置された円形のものは半田ボールを取り 付ける電極パッドである。

送信器のチップ写真と特性を図10に示す。チップサイズは







図9 周波数逓倍器の回路構成(各0.25mm²以下)



(a) TX MMICとそのブロックダイヤグラム



 1.5mm×2.0mmである(真正回路部:1.1mm×1.7mm)。
9.5GHz帯入力6dBm以上において、76GHz帯出力14dBm を達成している。9.5GHz帯VCOの出力を10dBm程度に すると温度変動が非常に小さい送信器として動作する。消 費電力は650mWである。

Eバンドでは3逓倍器(tripler)が必要とされる。通信 帯域への不要波混入を抑えるためのシステムからの要求で ある。ここでは広帯域にわたって3倍波を発生させ、かつ、 偶数倍波を抑圧することが重要になる。3逓倍器の構成と 特性(出力増幅器付)を図11に示す。周波数逓倍器の出力 周波数は最大60GHz-96GHzに設定され、入力信号周波数 は20GHz-32GHzである。これを2倍すると40GHzから 64GHz、4倍すると80GHzから128GHzであって、どち らも所定の出力周波数にオーバーラップしてしまう。ま た、各PHEMTから出力される2倍波は所望の3倍波より も10dB程レベルが高い。したがって、90°カプラを用い て、PHEMT出力の2倍波を逆相で合成する構成を基本に している。3倍波出力は90°位相差で合成される。サイズ は0.8×0.8mm²である。



図11 3逓倍器の回路構成と特性(出力増幅器付)

C. 周波数変換器

ミリ波レーダにおいて受信器の全体構成はスキャン方式 によって異なるが、少なくとも周波数変換用ミキサが必須 である。受信器をコンパクトに実現するためのミキサの小 形化に加えて、76GHz帯入力に対する線形性、RF端子への LO漏洩抑圧、ベースバンド出力の単一化が求められる。こ れらの諸元は図12の構成で実現できる。ミキシング用の PHEMTは無バイアスで使用し、線形性の高いレジスティブ ミキサ*5として動作させる。カプラは多層薄膜構造を活か して、-3dB結合の90°カプラを容易に実現できるブロード サイドカプラ*6を適用している(図11も同様)。WLCSP構 造に対応し、Zevenを高くして端子整合Zo=(Zeven・Zodd)^{1/2} をとるため表面接地導体にスリットを形成している。その 幅がわずか20μmであるから非常に小形である。LO信号 はRF端子に逆相で出力されるので相殺される。RF信号と LO信号を掛けあわせて生じる差周波数(BB)は両 PHEMTから同相で出力される。図13はこのミキサの写真 と特性である。占有面積は0.15mm²程度である。76GHz 帯入力5dBmまで線形性が維持されている。線形性の指標 は1dB利得圧縮点出力P_{1dB}である。



図12 ミキサ構成と適用したブロードサイドカプラ構成



図13 実現した76GHz帯ミキサとその特性

このミキサのRF端子に低雑音増幅器を接続し、LO端子 に逓倍器と増幅器で構成されるLO供給回路を接続する。 送信器から分離される信号の周波数を38GHzにする場合 には、逓倍は2逓倍である。この受け渡し周波数を76GHz でなく38GHzに設定する理由は、送信器と受信器を別 チップでセットにする場合に、送信器の不要な発振・不安 定性を除去するためである。このようなチップセットにす ると様々な仕様で設計される受信システムに適切に対応で きる。図14は受信器の一例で、RF受信ポートを二つ有す るものである。受信特性を併せて示す。変換利得10dBで、 入力P1dBは-12dBmである。また、雑音指数NFはビート 周波数1MHz以下で増加している。これはPHEMTの1/f 雑音に起因しており、改良の余地がある。

EバンドRadio-Link用受信・送信ミキサでは、LO-to-RF 漏洩抑圧機能の他に、イメージ抑圧機能が必要である。イ



メージ周波数帯雑音が受信器IF出力に被さることを防ぐた めである。また、IF信号をRF信号に変換する時に生じるイ メージ周波数帯信号を抑圧するためである。これは図12の ミキサを1ペア用い、各ミキサへのLO供給を90°差(同 相)、RF供給を同相(90°差)とすることで実現できる。た だ、LO-to-RF漏洩抑圧の要求値により単位ミキサ構成・設 計は必然的に変わる。また、3次相互変調歪を抑えるため受 信用低雑音増幅器の低歪化が必要である。これらの要求条 件は他のRadio-Link用周波数変換器を実現する上でも重要 である。その用途に開発した例を図15に示す。逆相分配特 性が優れたバラン*7を使用している。LO-to-RF漏洩抑圧は 図12のものに比べて20dB以上向上している。3-D WLCSP 技術の範疇ではEバンド用途にも容易に適用できる。



図15 通信用途送信ミキサの例 (3D-WLCSP, 20GHz帯Radio-Link用)

D. 発振器

電圧制御発振器は、3-D WLCSP対応では開発途上であ る。位相雑音性能が要求に達しないためである。当面は 図3に示した9.5GHz帯VCOのような別モジュールを使 う。この基本構成を図16に示す⁽¹⁰⁾。周波数変調を線形に するための仕掛けは図中の破線で囲った部分にある。バラ クタのC-V特性は、理想的にはC ∞ V⁻² **8であるが、実際は C ∞ V^{-3/4}である。これを理想に近づけるため、バラクタと 並列にインダクティブ線路を付加し、C-V特性を下方にシ フトしている。これを共振器線路の一端に取り付ける。共 振器は>1/4波長の線路の両端を容量で疎結合したものを 使用し、周波数選択性を高くしている(Q=30)。得られ る位相雑音は-100dBc/Hz @ 100kHz離調と十分に低く、 かつ、周波数は線形に変化している。



一方、他社のSiGe HBT製品では位相同期ループを使っ たPLL方式のVCOが使われている。送受信チップに内蔵 したVCOと分周器が特徴であるが、外部に水晶発振器、 ディジタル信号源などの周波数標準や付属回路が必要であ る。3-D WLCSPで低位相雑音VCOが実現できない場合に は選択肢の一つとなる。分周器内蔵を実行した例を図17に 示す。

5. 他技術に対する優位性

GaAs PHEMTおよび3-D WLCSPは他に比べて高い優位 性を持っている。

一つに、GaAs PHEMTプロセスはSiGe HBTプロセ



図 17 19GHz 帯÷4分周器内蔵 3-D WLCSP 送信器の例

スに比べて安価である。ミリ波に対応できる微細ゲート (<100nm) CMOSプロセスに比べると更に安価である。 GaAs PHEMTプロセスでは製造プロセスを段階的に進め るために必要なマスクセットが最も安く作れ、かつ、小回 り良く改版できる。そのコストは他プロセスに比べて約 1/10あるいはそれ以下である。マスク製作に億円単位の費 用が掛る微細ゲート CMOSでは自動車レーダ市場は小さす ぎ、ラインを常設することが難しい。つまり、CMOS分野 ではニッチ応用である。SiGe HBTについてもほぼ同様で ある。また、SiGe HBTの応用範囲が限られているため将 来性が低いと判断されることが多い。このデバイスはバイ ポーラ系なので1/f雑音が非常に低くVCOに適している が、低雑音増幅器やパワーアンプには不向きである。これ らに対して、安価で応用が広い範囲に及ぶGaAs PHEMT は自動車レーダ開発に適していると判断する。

二つ目には、PHEMTの高い出力優位性である。PHEMT は飽和動作させても信頼性を保つことができる。飽和動作 をさせると所定の温度範囲での出力変動を1dB程度に抑え ることができる。一方、ベース電流で駆動するSiGe HBT は飽和動作ができないため、その前の温度変動が無視でき ない段階で動作させ、温度変動に対してはセンサ出力を フィードバックして安定させる。言い換えれば、SiGe HBTのgmは温度に敏感であるので、出力の安定化と高出 力化が課題となる。このため、PHEMTはSiGe HBTよりも 高い出力優位性を持っている。微細ゲートCMOSは微細化 に伴ってドレイン電圧が低下し、ミリ波対応のものでは1V 程度まで下がる。スタック(縦積み)型にして出力向上を 目指す研究もあるが未だ成熟していない。

三つ目には、実装形態およびコストの優位性である。3-D WLCSP技術はRadio Link (13/15GHz、18/23GHz、 24/30GHz、32GHz帯、38GHz帯)にも適用して製品化 している。つまり、この水平展開の内にミリ波製品が位置 づけられるわけである。百数十ミクロン程度の微小な半田 ボールを介してチップと回路基板 (PCB)を接続するた め、ミリ波でも性能変動が少ない。導電性のSi基板を用い るSiGe HBT製品やCMOS製品ではこの技術は使用できず、 細い金ワイヤあるいはアルミワイヤでパッケージあるい は回路基板と接続される。ミリ波では安価で性能の良い パッケージが実現できておらず、ベアチップをワイヤで PCBに接続する方法が摂られる。ミリ波では長さ100μm という短いワイヤでも影響の大きなインダクタンスを呈す る。したがって、量産工程における特性再現性が自ずと低 くなる。

3-D WLCSPミリ波増幅器のフリップチップ実装特性 (実線)と、プローブ評価特性(点線)の差を図18(a)に 示す。ワイヤ接続する従来の2-Dミリ波増幅器の実装特性 (実線)と、プローブ評価特性(点線)の差を図18(b)に 示す。ここで、ワイヤはほぼ直線張りで長さ200µmであ る。ベアチップにおいては2-D増幅器がNFにおいて優れ ているが、ワイヤ実装すると3-D WLCSPとの差が縮小さ れる。利得、リターンロス特性は3-D WLCSPの方が安定





している。一方、ワイヤ長200μmというのは、量産アセ ンブリではあり得ない状態である。所定のワイヤループを とって信頼性を確保するという観点で見れば、このワイヤ インダクタンスの影響は無視できないものになる。また、 一般に、40GHzを超えるとワイヤ実装での性能バラツキが 除去できないという切実な問題がある。つまり、3-D WLCSPは実装後の性能が優れており、量産に適している。

6. Eバンド通信装置実現に向けて

図18 (a) のLNA、図11の周波数3逓倍器 (x3 MLT) 他、**図12**に類似したイメージ抑圧MIX (D/C)、LO漏え い抑圧MIX (U/C)、ゲート幅の大きなパワーアンプ (PA) を3D-WLCSPで実現し、そして、PCBのマイクロスト リップ線路を導波管(WG)に変換するアダプタを開発す ることにより、Eバンド送・受信ブレッドボードを作成し た。その写真と、Eバンド送受信機構成を図19に示す。設 計の要点は各周波数帯域をそれぞれ一種のMMICで賄うこ とであり、そのための広帯域設計とチップ小形化を3次元 微細配線で実現している。先にも述べたように、PCBにフ リップチップ/半田リフローで実装するだけで送・受信器 が実現できることを写真は実証している。そのサイズは 500円硬貨程度に小形である。このように、ミリ波装置を 超小型に、かつ、平易なアセンブリで実現できるのが3D-WLCSPの大きな特長である。試作した受信器の結果を一 例として図20に示す。



図19 試作したEバンド送・受信器ボード



7. 結 言

SEDI/SEIが有する GaAs PHEMT プロセスがベースであ る3-D WLCSP技術をプラットフォームとする、自動車 レーダ応用およびEバンド通信応用技術を紹介した。3-D WLCSPは既に38GHzまでの基地局間(P-to-P) Radio-Link対応で採用されつつあり、また、ミリ波においても優 れた量産性を発揮する。製品としてマイクロ波からミリ波 まで一貫した形態(半田ボール・フリップチップ)と平易 な設計手法をとれるのが特長である。このようなミリ波 チップセットは拡大発展中の両市場に対して、量産に適し たソリューションを提供する。そのための技術開発を今後 も継続する。

用語集──

※1 位相雑音

トランジスタ内部には雑音があり、低周波では周波数に反 比例する1/f雑音、それ以上ではホワイト(熱)雑音であ る。1/f雑音はフリッカ雑音とも呼ばれ、電子のゆらぎに 起因するものである。これらは発振信号に狭帯域FM変調 と等価な作用をし、発振周波数両側に裾を引くようなスペ クトラムを生じさせる。これを位相雑音と呼びdBc/Hzの 単位で計測される。

※2 雑音指数

回路への入力信号のS/Nと出力信号のS/Nの比として定義 されている。雑音指数NF=(S/N)IN/(S/N)ourである。

※3 バリアメタル

半田ボールは金パッドに付けると金を浸食する性質があ り、信頼性上大きな問題となる。そこで、半田の浸食を阻 止する金属材料でパッドを覆う。この金属材料をバリアメ タルと呼ぶ。

※4 PHEMTの接地形式

PHEMTにはゲート、ソース、ドレインという三つの電極 があり、どの電極を接地するかで伝達特性は大きく変わ る。ゲート接地では同相で伝達し、入力(ソース)イン ピーダンスは1/gmになる。ソース接地では逆相で伝達し、 入力は高インピーダンスになる。これらを並列接続すると 各経路の伝達特性は逆相・同振幅になる。

※5 レジスティブミキサ

PHEMTのI-V特性の立上り領域(ドレイン電圧OV)を使 い、ゲートに入力するLO信号で立上りの傾きを大きく変 化させる。つまり、PHEMTのチャネルを周期的にスイッ チングさせ、チャネル抵抗に非線形性を与える(チャネル コンダクタンスgDs = $\sum_{n=-\infty}^{\infty}$ g_n $e^{jno_{LO}}$, n は整数)。この非線 形性とドレイン側から入力するRF信号あるいはIF信号と を掛けあわせて周波数変換を行う。信号入力レベルが PHEMTのknee電圧V_kに達するまでは非線形性(g_n)が一 定であるので、周波数変換において高い線形性が得られる。

※6 ブロードサイドカプラ

二つの伝送線路を近づけると双方の結合が強くなる。しか し、平面上の2線路では結合度に限界がある(<-6dB)。 線路間のギャップが製作限界を超えて狭くなるからであ る。これに対して、2線路を上下に重ねると線路間容量が 格段に増加するので結合度を容易に高めることができる。 これをブロードサイドカプラと言い、多層薄膜を用いる 3-D WLCSPに適している。

※7 バラン

入力信号を逆相二信号にして出力する回路をバランと呼ぶ。 マイクロ波回路に携わる者が常用する用語である。図15に 使用したバランは、90°カプラの結合端子を接地し、通過 端子とアイソレーション端子を1/2波長線路で繋いだ構成 のものである。

%8 C ∞ V⁻²

発振周波数はfosc = $1/(2\pi\sqrt{LC})$ で与えられるから、Lを一定とすると、C ∞ V⁻²の場合にfosc ∞ V/($2\pi\sqrt{L}$)となる。 つまり、電圧Vに比例する発振周波数が得られる。

- H. P. Forstner et al., "A 77GHz 4-channel automotive radar transceiver in SiGe," in IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium Dig., Atlanta, pp. 233-236 (Jun. 2008)
- (2) L. Wang et al., "A single-ended fully integrated SiGe 77/79GHz receiver for automotive radar," IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 43, no. 9, pp. 388-391 (Sep. 2006)
- (3) Y. Kawano et al., "A 77GHz transceiver in 90nm CMOS," in IEEE ISSCC Dig., pp. 310-312 (2009)

- (4) T. Mitomo et al., "A 77Ghz 90nm CMOS transceiver for FMCW radar application," in IEEE Symposium on VLSI Circuits Dig., pp. 246-247 (2009)
- (5) V. H. Le et al., "A CMOS 77-GHz receiver front-end for automotive radar," IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 61, no. 10, pp. 3783-3791 (Oct. 2013)
- (6) M. Imagawa et al., "Cost effective Wafer-Level Chip Size Package technology and application for high speed wireless communications," in the 39th European Microwave Conf.e Proc., Rome, pp. 49-52 (Sep. 2009)
- (7) K. Tsukashima et al., "Cost effective Wafer Level Chip Size Package technology and application to the next generation automotive radar," in the 40th European Microwave Conf. proc., Paris, pp. 280-283 (Sep. 2010)
- (8) K. Tsukashima et al., "E-band receiver and transmitter modules with simply reflow-soldered 3-D WLCSP MMIC' s," in the 8th European microwave Integrated Circuits Conf. Proc., Manchester, pp. 588-591 (Oct. 2013)
- (9) Y. Ohashi et al., "76 GHz flip-chip MMIC's in through-hole package," in the 28th European Microwave Conf. Proc., Amsterdam, pp. 433-438 (Oct. 1998)
- (10) T. Tokumitsu et al., "Very linear and low-noise Ka/Ku-band voltage controlled oscillator," IEICE Trans. Electron., vol. E85-C, no. 12, pp. 2008-2014 (Dec. 2002)
- (11) T. Tokumitsu, "Three-dimensional MMIC and its evolution to WLCSP technology," SEI Technical Review, no. 72, pp. 35-42 (Apr. 2011)
- (12) Y. Mimino, et al., "High gain-density K-band P-HEMT LNA MMIC for LMDS and satellite communication," in 2000 IEEE International Microwave Symposium Dig., Boston, pp. 17-20 (Jun. 2000)
- (13) Y. Mimino et al., "A 60 GHz millimeter-wave MMIC chipset for broadband wireless access system front-end," in 2002 IEEE International Microwave Symposium Dig., Seattle, pp. 1721-1724 (Jun. 2002)



* 主執筆者